INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/019589

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01L29/78, H01L21/336, H01L29/786					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L29/78, H01L21/336, H01L29/786					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005					
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and, where practicable, search te	erms used)		
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		T		
Category*	Citation of document, with indication, where app	·	Relevant to claim No.		
A	M. Tamura et al., Secondary Defects in 1-10 keV As- and BF2-implanted Si, 1998 International Conference on Ion Implantation Technology Proceedings, pages 744 to 747		1-17		
,A	H.CH. Wang et al., substra Silicon Technology: Process I IEDM 2003, pages 61 to 64		1-17		
A	& EP 1174928 A1 & KR	td.), 200033306 A 2001110690 A 557577 A	1-17		
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed		ation but cited to understand invention			
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other		step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the	elaimed invention cannot be		
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search 29 March, 2005 (29.03.05)		Date of mailing of the international sea 19 April, 2005 (19			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/019589

		PCT/JP2	004/019589
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	ant passages	Relevant to claim No.
A	JP 10-270685 A (Sony Corp.), 09 October, 1998 (09.10.98), Full text; all drawings & US 2004/0135210 Al		1-17
A	US 2003/0227029 A1 (AMBERWAVE SYSTEMS CO 11 December, 2003 (11.12.03), Full text; all drawings & WO 2003/105233 A1 & AU 2003247493		1-17
A	JP 2001-217433 A (Samsung Electronics Co Ltd.), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; all drawings & US 2003/0227029 A1 & GB 2365214 A & DE 10100194 A1 & KR 2001070298 A & CN 1322016 A & TW 506076 A & US 6633066 B1 & US 2004/0075143	A	1-17
A	J.L. Hoyt et al., Strained Silicon MOSFET Technology, IEDM 2002, pages 23 to 26		1-17
А	JP 10-106966 A (Nippon Steel Corp.), 24 April, 1998 (24.04.98), Full text; all drawings (Family: none)		1-17
A	JP 10-214906 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 11 August, 1998 (11.08.98), Par. No. [0154] & EP 829908 A2 & KR 98024649 A & US 2002/0011617 A1 & DE 69711138 E & US 2002/0105015 A1 & JP 2002-198533 & JP 2002-203912 A & JP 2003-60078 A & US 6190975 B1		1-17

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))						
	Int. C1. 7 H01L29/78, H01L21/336, H01L2	29/786				
B. 調査を1						
	最小限資料(国際特許分類(IPC))					
	Int.Cl.' H01L29/78, H01L21/336, H01L29/786					
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
	国実用新案公報 1922-1996年					
	国公開実用新案公報 1971-2005年 国登録実用新案公報 1994-2005年					
	国実用新案登録公報 1996-2005年					
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)				
			;			
C. 関連する			·			
引用文献の			関連する			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		請求の範囲の番号			
Α	M. Tamura et al., Secondary Defect		1-17			
	BF2-implanted Si, 1998 Internatio					
1	Implantation Technology Proceedin	gs, pp. 144-141				
Α	H.CH.Wang et al., Substrate-Str	rained Silicon Technology:	1-17			
	Process Integration, IEDM 2003, p					
A	JP 2000-286418 A(株式会社日立製作	所)2000.10.13,全文,全図	1-17			
	&WO 2000/060671 A1 &AU 200033306					
	&KR 2001110690 A &CN 1349662 A &	TW 557577 A				
X C欄の続きにも文献が列挙されている。						
* 引用文献の	のカテゴリー	の日の後に公表された文献				
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す					
もの 「E」国際出籍	質日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、そ の理解のために引用するもの	も明の原理又は理論			
以後にな	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、				
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、				
	用由を付す)	上の文献との、当業者にとって自				
	「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献よって進歩性がないと考えられるもの					
「P」国際出願日前で、かつ俊先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
国際調査を完了	国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日					
	29.03.2005	19. 4.	2005			
国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員		特許庁審査官(権限のある職員)	4M 9836			
日本国特許庁(ISA/JP)		松嶋 秀忠	LL			
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		電話番号 03-3581-1101	内線 3460			

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	JP 10-270685 A(ソニー株式会社) 1998.10.09, 全文, 全図 &US 2004/0135210 A1	1-17
A	US 2003/0227029 A1(AMBERWAVE SYSTEMS CORPORATION) 2003.12.11,全文,全図 &WO 2003/105233 A1 &AU 2003247493 A1	1-17
A	JP 2001-217433 A(三星電子株式会社) 2001.08.10, 全文, 全図 &US 2003/0227029 A1 &GB 2365214 A &DE 10100194 A1 &KR 2001070298 A &CN 1322016 A &TW 506076 A &US 6633066 B1 &US 2004/0075143 A1	1-17
A	J.L.Hoyt et al., Strained Silicon MOSFET Technology, IEDM 2002, pp. 23-26	1-17
A	JP 10-106966 A(新日本製鐵株式会社) 1998.04.24, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-17
A	JP 10-214906 A(松下電器産業株式会社) 1998.08.11, 【0154】 &EP 829908 A2 &KR 98024649 A &US 2002/0011617 A1 &DE 69711138 E &US 2002/0105015 A1 &JP 2002-198533 A &JP 2002-203912 A &JP 2003-60078 A &US 6190975 B1	1-17